

## 光学素子のピッチ・ワックス洗浄剤

最適用途	洗浄剤名	pH 原液	引火点 (°C)	使用法	使用条件	
					濃度(%)	温度(°C)
ピッチ、ワックス、樹脂系保護膜、松脂、 芯取油、指紋等の洗浄	ケミゾール2600 ケミゾール2602S	原液	なし なし	US	原液	~60°C ~60°C

## 炭化水素の置換・芯取油の洗浄剤

最適用途	洗浄剤名	pH 原液	引火点 (°C)	使用法	使用条件	
					濃度(%)	温度(°C)
炭化水素の置換、芯取加工油など	ケミクリーナー3721 ケミクリーナー3773	6~8 8.5	なし	US	3~10 3~20	20~40 20~40

## 軟硝材の洗浄剤

最適用途	洗浄剤名	pH 原液	引火点 (°C)	使用法	使用条件	
					濃度(%)	温度(°C)
FK01、FCD1/100 S-FPL51/53/55等の軟硝材 蒸着前の洗浄	ケミクリーナー3773 ケミゾール2620H CSクリーン	8.5 10.7 10.8	なし	US	5~20 5~10 0.5~1	20~40 20~40 20~40

## ヤケ取り洗浄剤

最適用途	洗浄剤名	pH 原液	引火点 (°C)	使用法	使用条件		
					濃度(%)	温度(°C)	
研磨後のヤケ除去 カレット除去可能	LAK・SK材等 一般硝材	ケミゾール2315H ケミゾール2316	13.5 14	なし	US	3~原液 3~原液	25~40 25~50

## 光学素子の剥離剤

最適用途	剥離剤名	pH 原液	引火点 (°C)	使用法	使用条件	
					濃度(%)	温度(°C)
<u>蒸着膜の剥離(素子・治具)</u> 単膜、マルチコート、多重コート膜 MgF <sub>2</sub> 、SiO <sub>2</sub> 、TiO <sub>2</sub> 、Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 、ZrO <sub>2</sub> 、 Ta <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 、など 真空蒸着装置の基板ドーム、治具剥離	ケミゾール2316 ケミゾール2318 ケミゾール2313 C-180(電子銃剥離)	14 14 14 14	なし	浸漬	原液	60~80 60~80 60~70 90°C以上

## プラスチックレンズ関連の洗浄剤及び剥離剤

最適用途	洗浄・剥離剤名	pH 原液	引火点 (°C)	使用法	使用条件	
					濃度(%)	温度(°C)
<u>モノマー洗浄</u> プラスチックレンズ屈折率n=1.5/1.6/1.7等	ケミゾール2405	11	なし	US	原液	60
<u>モールド基材洗浄</u> 母型(ガラス)に付着したウレタン系樹脂 及びエポキシ系樹脂の剥離洗浄	ケミクリーナー3555	12	なし	US	10~20	50~60
<u>レンズ再生</u> プラスチックレンズのハードコート、 プライマー、マルチコート剥離洗浄	ケミゾール2313 ケミゾール2341 ケミゾール2303	14 14 14	なし	任意	原液(希釈)	50~60 50~55 50~60

※US…超音波

◆ 各製品の詳細は、個別カタログとSDSを読みご理解した上でご使用下さい。